Температурная зависимость спектров плазменного отражения кристаллов висмут-сурьма

© В.М. Грабов, Н.П. Степанов*

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 191186 Санкт-Петербург, Россия * Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, 672000 Чита, Россия

(Получена 29 ноября 2000 г. Принята к печати 29 ноября 2000 г.)

Исследована температурная зависимость спектров плазменного отражения монокристаллов $Bi_{0.93}Sb_{0.07}$, легированных акцепторной примесью олова, в интервале температур T = 4-300 К. Обнаружено немонотонное смещение плазменной частоты ω_p при возрастании температуры, а также существенное увеличение коэффициента отражения R в высокочастотной области спектра при частотах $\omega \gg \omega_p$. Показано, что обнаруженные особенности обусловлены прохождением уровня химического потенциала через прямой энергетический зазор E_{gL} в L-точке зоны Бриллюэна. Именно в этом случае концентрация свободных носителей заряда и плазменная частота принимают наименышие значения, а спектр отражения не описывается диэлектрической функцией свободных электронов Друде, так как при этом $\hbar\omega_p \approx E_{gL}$ и во взаимодействие электромагнитного излучения с кристаллом существенный вклад вносят прямые межзонные переходы. Расчет диэлектрической функции в рамках модели, учитывающей вклад плазмы свободных носителей заряда и межзонных переходов, позволяет удовлетворительно описать экспериментальные спектры отражения, а также определить ряд параметров, характеризующих взаимодействие электромагнитного излучения с носителями заряда в кристаллах Bi_{1-x}Sb_x.

Спектры отражения кристаллов висмута и сплавов висмут-сурьма в дальнем инфракрасном диапазоне имеют четкий характерный для плазменного отражения вид [1,2], с резким уменьшением коэффициента отражения в окрестности плазменной частоты $\omega_p^2 = 4\pi N e^2 / m^* \varepsilon_\infty$, где N — концентрация, m^* — эффективная масса свободных носителей заряда, ε_{∞} — высокочастотная диэлектрическая проницаемость при $\omega \gg \omega_p$. В нелегированных и слабо легированных акцепторной примесью олова кристаллах висмут-сурьма плазменные частоты близки к частотам прямых межзонных переходов в *L*-точке зоны Бриллюэна: $\hbar \omega_p \approx E_{gL} + 2E_F$ [3,4]. В кристаллах, легированных донорной примесью теллура в концентрации выше 0.1 ат %, указанные частоты сильно расходятся, $\hbar \omega_p < E_{gL} + 2E_F$, и поведение оптических функций вблизи плазменной частоты хорошо описывается классической моделью Друде [5]. Оптические функции монокристаллов висмут-сурьма, легированных акцепторной примесью олова, анализировались в работах [6,7]. Было показано [7], что наблюдаемые в ряде случаев отклонения в поведении оптических функций от модели Друде обусловлены вкладом межзонных переходов в диэлектрическую проницаемость кристалла.

Цель данной работы — исследование спектров отражения кристаллов висмут-сурьма в широком интервале температур T = 4.2-300 К. Особое внимание уделено кристаллам, легированным акцепторной примесью олова, в которых при повышении температуры уровень химического потенциала переходит из валентной зоны в зону проводимости через малый прямой энергетический зазор в *L*-точке зоны Бриллюэна, $E_{gL} \approx 10$ мэВ.

В работе рассматриваются температурные зависимости спектров плазменного отражения кристаллов Ві_{1-*x*}Sb_{*x*}, x = 0.07, с содержанием примеси олова 0.01, 0.05, 0.15 ат %. Монокристаллы твердого раствора Ві_{0.93}Sb_{0.07} получены методом зонной перекристаллизации. Концентрация компонентов в кристаллах контролировалась на электронно-зондовом микроанализаторе САМЕВАХ, причем неоднородность распределения сурьмы по образцу не превышала 0.5 ат %. Во всех образцах измерялись удельное сопротивление и коэффициент Холла при температуре жидкого азота.

Спектры отражения в интервале температур T = 4-300 К были получены на автоматическом фурьеспектрометре АФС-01 в Институте физики металлов, г. Екатеринбург. Спектры получены при отражении неполяризованного излучения от базисной плоскости, перпендикулярной оптической оси кристалла C_3 . Угол падения излучения на образец составлял 45°. В качестве приемника излучения был использован кристалл узкозонного полупроводника, находящийся в жидком гелии. Дополнительные измерения спектров отражения в интервале температур T = 78-300 К были выполнены на фурье-спектрометре IFS-113V (BRUKER) по методике [7].

На рис. 1 представлена температурная зависимость спектров отражения одного из исследованных кристаллов $Bi_{0.93}Sb_{0.07}$ (Sn, 0.15 at %). Аналогичное изменение формы спектра при изменении температуры наблюдается и для остальных легированных оловом кристаллов $Bi_{0.93}Sb_{0.07}$. Увеличение значения коэффициента отражения в плазменном минимуме и уменьшение крутизны плазменного края при повышении температуры обусловлено возрастанием интенсивности рассеяния носителей заряда на колебаниях решетки. Обращает на себя внимание возрастание коэффициента отражения в высокоча-



Рис. 1. Спектры отражения кристаллов Ві_{0.93}Sb_{0.07} (Sn, 0.15 at %). *T*, K: *1* — 4.2, *2* — 37, *3* — 55, *4* — 93, 5 — 110.

стотной области спектра при повышении температуры в спектрах легированных оловом кристаллов (рис. 1), в то время как в спектрах отражения кристаллов, легированных теллуром, коэффициент отражения в высокочастотной области от температуры практически не зависит [5].

Изменение частоты (волнового числа ν) положения минимума плазменного отражения кристаллов $Bi_{0.93}Sb_{0.07}(Sn)$ в исследованном температурном интер-



Рис. 2. Температурные зависимости минимума плазменного отражения кристаллов $Bi_{0.93}Sb_{0.07}$ с концентрацией Sn, ат %: I = 0.01, 2 = 0.05, 3 = 0.15.

Физика и техника полупроводников, 2001, том 35, вып. 6

вале представлено на рис. 2. Для всех кристаллов при повышении температуры плазменный минимум сначала смещается в низкочастотную область, затем частота плазменного минимума возрастает. Немонотонная температурная зависимость частоты плазменного минимума обусловлена тем, что в кристаллах $Bi_{1-x}Sb_x$ в окрестности уровня химического потенциала плотность электронных состояний в валентной зоне (Т-и L-экстремумы) существенно выше, чем в зоне проводимости (L-экстремумы) (рис. 3). Легирование кристаллов акцепторной примесью олова приводит к смещению химического потенциала в глубь валентной зоны, увеличению концентрации дырок и соответствующих плазменных частот (рис. 2). При повышении температуры уровень химического потенциала смещается в направлении зоны проводимости. Наименьшее значение частоты плазменного минимума соответствует положению химического потенциала в зазоре E_{eL} (рис. 3, *a*) и минимальному значению концентрации носителей заряда в L-экстремумах валентной зоны и зоны проводимости, в которых носители имеют малые эффективные массы. Дальнейшее повышение температуры приводит к увеличению концентрации носителей заряда в L-экстремумах зоны проводимости и возрастанию плазменных частот. Вывод о появлении электронной составляющей проводимости в слабо легированных оловом кристаллах при повышении температуры подтверждается результатами исследования температурной зависимости коэффициента Холла и удельного сопротивления [6].



Рис. 3. Зонная схема кристаллов $Bi_{0.93}Sb_{0.07}$ с примерным расположением уровня химического потенциала в зонах (*a*) и энергия плазменных колебаний $\hbar\omega_p$ и межзонных переходов E_{Π} в зависимости от концентрации и типа легирующей примеси при 80 K (*b*).

С целью более детального анализа спектры отражения, представленные на рис. 1, обрабатывались с применением дисперсионных соотношений Крамерса–Кронига, что позволило определить значения плазменной частоты ω_p и времени релаксации τ_p . Полученные параметры были использованы в качестве стартовых при расчете спектров отражения в рамках модели Друде в соответствии с выражениями для реальной и мнимой частей диэлектрической функции

$$\varepsilon'(\omega) = \varepsilon_{\infty} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - \tau^{-2}} \right); \quad \varepsilon''(\omega) = \varepsilon_{\infty} \frac{\omega_p^2}{\omega^3 \tau_p}.$$
 (1)

Результаты расчета совместно с экспериментальными спектрами представлены на рис. 4. Видно, что данная модель не описывает всех особенностей экспериментальных спектров отражения. Наиболее сильные отклонения наблюдаются в коротковолновой области. Имеется также значительный рост высокочастотной диэлектрической проницаемости от 80 до 140 при повышении температуры от 4 до 110 К, что не находит объяснения в рамках представлений о перераспределении свободных носителей заряда в зонах (рис. 3 *a*) при изменении температуры.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии дополнительного, по отношению к плазменному, механизма взаимодействия излучения и кристалла.



Рис. 4. Спектральные зависимости коэффициента отражения кристалла $Bi_{0.93}Sb_{0.07}$ (Sn, 0.15 at %) при T = 4.2 (*a*), 55 (*b*), 110 K (*c*). *I* — расчет по модели (1), *2* — расчет по модели (2), *3* — эксперимент.

Физика и техника полупроводников, 2001, том 35, вып. 6



Рис. 5. Действительная (ε_1) и мнимая (ε_2) части диэлектрической функции $\varepsilon_{inter}(\omega)$, описывающей вклад межзонных переходов, для спектров рис. 4. Расчет по модели (2). *T*, K: *I* — 110, *2* — 55, *3* — 4.2.

О природе этого механизма можно сделать некоторые выводы из анализа диаграммы (рис. 3, b), на которой представлены полученные из экспериментальных спектров значения энергии плазменных колебаний $\hbar\omega_p$ и энергии межзонных переходов E_П в L-точке зоны Бриллюэна, рассчитанные в рамках двухзонной модели с учетом сдвига Бурштейна–Мосса, $E_{\Pi} = E_{gL} + 2E_F$, при изменении концентрации и типа легирующей примеси для T = 80 К. Как видно из рисунка, энергия межзонных переходов в исследованных кристаллах $(Bi_{0.93}Sb_{0.07})(Sn, y)$ с *у* = 0.05, 0.10, 0.15, ат % близка к энергии, характерной для высокочастотной части исследованного спектрального диапазона. Очевидно, что при изменении температуры изменяется соотношение энергии плазменных колебаний $\hbar \omega_p$ и энергии межзонных переходов $E_{\Pi} = E_{gL} + 2E_F$. Это приводит к изменению их относительных вкладов в формирование спектров отражения. Как видно из рис. 1, проявление межзонных переходов в спектрах возрастает с повышением температуры, что проявляется в резком увеличении коэффициента отражения в высокочастотной части спектра.

В работах [8,9] диэлектрическая функция $\varepsilon(\omega)$ узкощелевых полупроводников рассчитывалась с учетом аддитивных вкладов от свободных носителей $\varepsilon_{intra}(\omega)$, межзонных переходов $\varepsilon_{inter}(\omega)$ и колебаний решетки $\varepsilon_{ph}(\omega)$. Хотя сплавы висмут–сурьма и обладают малым значением $\varepsilon_{ph}(\omega)$ вследствие неполярности химической связи, тем не менее в случае сильного сближения плазменных частот и частот оптических фононов, которые соответствуют 100 см⁻¹, расчет оптических функций невозможен без учета колебаний решетки [10]. В настоящей работе, поскольку плазменные частоты достаточно удалены от частот оптических фононов, для расчета диэлектрической функции использовалось выражение

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon'_{\infty} + \varepsilon_{\text{intra}}(\omega) + \varepsilon_{\text{inter}}(\omega),$$
 (2)

где ε'_{∞} — высокочастотная диэлектрическая проницаемость, учитывающая все удаленные по энергии межзонные переходы, кроме $L_S \to L_{\alpha}$. Вклад внутризонных переходов в зоне проводимости описывается в рамках модели Друде выражением (1).

Поведение частотной зависимости $\varepsilon_{inter}(\omega)$ для межзонных переходов, полученное в результате рассмотрения диэлектрической функции в приближении случайных фаз, как подробно показано в [9], описывается выражением

$$\varepsilon_{\text{inter}}(\omega) = \frac{\sqrt{2}e^2 (m_c^* m_0)^{1/2}}{\pi\hbar(1+p)} \int G(E)F(E,\omega)dE, \quad (3)$$

где

$$G(E) = f(-pE) - f(E),$$
 (4)

$$F(E,\omega) = \frac{E^{-1/2}}{E - \hbar(\omega + i\gamma)/(1+p)} + \frac{E^{-1/2}}{E + \hbar(\omega + i\gamma)/(1+p)},$$
 (5)

$$f(E) = \left[1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)\right]^{-1}.$$
 (6)

Здесь γ — параметр, описывающий затухание перехода; $p = m_c^*/m_v^*$; m_c^* , m_v^* — эффективные массы плотности состояний в валентной зоне и зоне проводимости.

	Модель Друде			$egin{aligned} \mathbf{M}$ одель $arepsilon(\omega) = arepsilon'_{\infty} + arepsilon_{ ext{intra}}(\omega) + arepsilon_{ ext{inter}}(\omega) \end{aligned}$			
Τ,Κ	$\omega_p, 10^{13}~\mathrm{c}^{-1}$	$ au_p, 10^{-13}\mathrm{c}$	$arepsilon_\infty$	γ	E_{Π}	$arepsilon'_\infty$	m_c^*/m_0
4	6.76	1.1	112	30	740	65	0.25
55	6.44	0.9	161	60	700	70	0.35
110	5.3	0.6	183	120	600	75	0.6

Параметры, полученные при моделировании оптических функций сплава $Bi_{0.93}Sb_{0.7}\langle Sn, 0.15 at.\% \rangle$

Действительная и мнимая части функции $\varepsilon_{inter}(\omega)$, вычисленные для образцов рис. 4, представлены на рис. 5. При расчетах использовались параметры носителей в *L*-точке зоны Бриллюэна, определенные в [11] и соответствующие закону дисперсии Мак-Клюра [12].

Экспериментальные и теоретические зависимости коэффициента отражения, рассчитанные как в рамках модели Друде (1), так и в рамках аддитивной модели (2), представлены на рис. 4. Рис. 4, *а* свидетельствует о хорошем соответствии спектров, полученных при низких (гелиевых) температурах, модели (2). При более высоких температурах (рис. 4, *b*, *c*) экспериментальные спектры хотя и описываются в рамках аддитивной модели гораздо лучше, чем в рамках модели Друде, тем не менее полного соответствия получить не удается, что указывает на увеличение роли не учтенных в модели (2) непрямых переходов $T_{45} \rightarrow L_{\alpha}$.

Расчет диэлектрической функции, основанный на условии наилучшего совпадения экспериментальных и модельных кривых с учетом прямых межзонных переходов $L_S \rightarrow L_{\alpha}$, дает возможность определить ряд параметров, таких как энергия переходов, затухание, оценить эффективную массу плотности состояний на уровне Ферми и значение высокочастотной диэлектрической проницаемости. Параметры, полученные при моделировании, приведены в таблице. Найденное в рамках модели (2) значение эффективной массы плотности состояний для сплава $Bi_{0.93}Sb_{0.07}(Sn, 0.15 \text{ ar }\%)$, равное $0.6 m_0$, также подтверждает, что в сильно легированных акцепторной примесью сплавах велика относительная доля тяжелых носителей Н-экстремума (рис. 3, а). Наиболее существенный для целей дальнейшего исследования оптических свойств кристаллов висмут-сурьма результат заключается в том, что учет в явном виде вклада межзонных переходов позволяет корректно определить такой важный параметр, как ε_{∞} , а также величину вклада плазмы свободных носителей заряда в диэлектрическую проницаемость. Это расширяет возможность применения метода плазменного отражения для определения эффективных масс и исследования закона дисперсии носителей заряда.

Список литературы

- E. Gerlach, P. Grosse, M. Rautenberg, M. Senske. Phys. St. Sol. (b), **75**, 553 (1976).
- [2] В.Д. Кулаковский, В.Д. Егоров. ФТТ, 15 (7), 2053 (1973).
- [3] Т.М. Лифшиц, А.Б. Ормонт, Е.Г. Чиркова, А.Я. Шульман. ЖЭТФ, 72 (3), 1130 (1977).
- [4] Н.П. Степанов, В.М. Грабов, Б.Е. Вольф. ФТП, 23 (7), 1312 (1989).
- [5] В.М. Грабов, А.С. Мальцев. Матер. VI Всес. симп. "Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы" (Львов, Изд-во Львов. гос. ун-та, 1983) ч. 1, с. 231.
- [6] М.И. Беловолов, В.С. Вавилов, В.Д. Егоров, В.Д. Кулаковский. Изв. вузов. Физика, 2, 5 (1976).
- [7] В.М. Грабов, Н.П. Степанов, Б.Е. Вольф, А.С. Мальцев. Опт. и спектр., 69 (1), 134 (1990).
- [8] J.G. Broerman. Phys. Rev. B, 5 (4), 397 (1969).
- [9] M. Grynberg, R. Le Toulles, M. Balkanski. Phys. Rev. B, 9 (2), 517 (1974).
- [10] Н.П. Степанов, В.М. Грабов. Опт. и спектр., 84 (4), 581 (1998).
- [11] В.М. Грабов, В.В. Кудачин, А.С. Мальцев. Матер. VII Всес. симп. "Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы" (Львов, Изд-во Львов. гос. ун-та, 1986) ч. 2, с. 167.
- [12] J.W. McClure, K.H. Choi. Sol. St. Commun., 21, 1015 (1977).

Редактор Л.В. Шаронова

Temperature dependence of plasma reflection spectra of bismuth-antimony crystals

V.M. Grabov, N.P. Stepanov*

Russian State Pedagogical University, 191186 St. Petersburg, Russia

* Transbaikalian State Pedagogical University,

672000 Chita, Russia